高次精度非構造格子法の比較に関する研究

澤木悠太 (東北大), 芳賀臣紀, 保江かな子 (JAXA), 澤田恵介 (東北大)

Comparison Study of High-Order Unstructured Grid Methods

by

Yuta Sawaki(Tohoku Univ.), Takanori Haga,

Kanako Yasue(JAXA), and Keisuke Sawada(Tohoku Univ.)

Abstract

The inviscid flows over ONERA-M6 wing computed by the spectral volume (SV) and discontinuous Galerkin (DG) methods are compared with that given by the conventional cell-vertex finite volume scheme using the same unstructured tetrahedral grid. In comparison, solution accuracy, and computational cost are critically examined. It is shown that both SV and DG schemes can yield highly resolved shocked flows but their computational costs are substantially higher than that of the conventional finite volume scheme. Laminar boundary layer flow and turbulent flow over 3D flat plate are also computed. In particular, v velocity in laminar flow obtained by DG scheme using hybrid cell grid agree well with the Blasius solution even with less grid resolution.

1 緒言

航空機全機周りのような、3次元複雑形状周りの流 れの数値シミュレーションでは、形状適合性に優れて いる非構造格子法が多用されている. 従来の手法では、 各セル内の局所解の分布を近傍セルのデータを参照し て多項式関数で再構築することにより空間の高次精度 化を図る.より高次の近似多項式を用いるほど、ステ ンシルを周囲に拡大しなければならないが、非構造格 子ではステンシルの選び方が自明でなく, 高次精度化 が困難となる. それに対し、ステンシルを周囲に拡大さ せずに高次精度を達成する計算手法として、Spectral Volume (SV) 法¹⁾や Discontinuous Galerkin (DG) 法²⁾が注目され, 研究が行われている. SV 法と DG 法の重要な共通の特徴はセル内に自由度を導入するこ とである. 高次精度化のためには、セル内の自由度の 数を増やすことを考えればよい. この自由度を使って セル内部の物理量分布を記述することにより局所解を 高次に再構築できる. これにより非構造格子上であっ ても、定式上の精度を達成することが期待できる.加 えて, 再構築にセル周囲のデータを参照しないコンパ クトな性質により, 高い並列化効率が期待できる. し かし、従来の手法と比べると、計算コストが著しく高 いと言われている.

本研究では,高次精度手法における精度やコンパク トな再構築方法に関するメリットと計算時間に関する デメリットが実際にどの程度であるかを検証すること を目的とする.そのために芳賀らが構築したSV法コー ド,保江らが構築したDG法コードおよび東北大学中 橋研究室で開発された,セル節点型有限体積法である TAS コード³⁾を用いて圧縮性非粘性流れ場および粘 性流れ場の解析を行い,それぞれの結果の正確さと計 算コストを比較する.

2 数値計算法

2.1 SV(Spectral Volume)法

SV 法はセル中心型の有限体積法であるが,局所解の 再構築の方法が従来の手法と異なる.まず,SV 法では, 3次元の場合,計算領域を四面体セルに分割し,これら のセルを Spectral Volume(SV) と呼ぶ.そして,それら をすべて同じ方法でさらに構造的に分割し,サブセルを 生成する.これらのサブセルは Control Volume(CV) と呼ばれ,各SV 内の解の分布を高次多項式で再構築 するためのステンシルとして機能する.分割法が定ま れば各 CV に対して次式で定義される形状関数 L(p 次 の多項式) が与えられる.

$$\frac{1}{V_j} \int_{CV_j} L_l(\vec{r}) dV = \delta_{j,l} \qquad (j,l=1,...,m).$$
(1)

 $\delta_{j,l}$ はクロネッカーのデルタ関数である. *i* 番目の SV における再構築解 \tilde{Q}_i は, CV 毎のセル平均値 $\bar{Q}_{i,j}(j = 1, ..., m)$ と形状関数 *L* の積の総和として表される.

$$\tilde{Q}_{i}(\vec{r},t) = \sum_{j=1}^{m} L_{j}(\vec{r}) \bar{Q}_{i,j}(t).$$
(2)

ここで L は位置のみの関数であり, 物理空間の SV セ ルを基準空間の四面体に線形写像することで常に同じ ものを用いることができる. SV 法における自由度と は形状関数に対する展開係数を意味する. 本研究では, 空間 2 次精度の SV 法を構築するため, 図 1 に示すよ うに四面体 SV の各辺の中点とそれを共有する面の重 心を結び、さらに各面の重心と四面体の重心を結んで 4 個の六面体 CV に分割する ⁵⁾.数値流束の評価に関 しては, 対流項には SLAU 法 ⁴⁾, 粘性項には BR2 法 ⁶⁾ を用いる. 一方, SV の内部の CV 境界では流束は流束 関数から解析的に求められる. 時間積分は LU-SGS 陰 解法 ¹⁾ で行う.



図 1: Liu の四面体 SV の線形分割⁵⁾

2.2 DG(Discontinuous Galerkin)法

DG 法はセル中心型の有限要素法であり, セル内部 に自由度を与えて物理量の分布を近似することで, 解 の再構築を行う.支配方程式の面積分や体積積分の計 算を行う際, 座標変換を行い, 変換後の空間に直交基底 関数を導入する必要があるため, 物理座標系 (x, y, z)を,参照座標系 (ξ, η, ζ) およびテンソル座標系 (r, s, t)に変換することを考える.図2には左から順に, 物理 座標系,参照座標系, テンソル座標系を示す.DG 法で は,参照座標系に変換された保存変数 \bar{Q} は次のように 表される.

$$\bar{Q}(\xi,\eta,\zeta,t) = \sum_{j} \bar{Q}_{j}(t)\phi_{j}(\xi,\eta,\zeta).$$
(3)

 \bar{Q}_{j} は自由度, ϕ_{j} は基底関数を表す. DG 法における自 由度とは, 基底関数に対する展開係数を意味する.数 値流束の評価に関しては, 対流項には SLAU 法⁴⁾, 粘 性項には BR2 法⁶⁾を用いる.時間積分はセル緩和型 陰解法²⁾ で行う.

2.3 TAS(Tohoku University Aerodynamic Simulation) ⊐− ド

TAS コードでは、セル節点型の有限体積法を用いて いる.検査体積は、各節点の周りに構成された非重合 二重格子 (non-overlapping dual cell) である.数値流 束の計算には近似 Riemann 解法を利用し、本研究で は、SLAU 法を用いる.高次精度化のため、節点 *i* 周り の検査体積内の基本変数 *q* を、その勾配 Δ*qi* を用いて 次のように区分的 1 次関数で再構築し、空間 2 次精度 にしている.

$$q(r) = q_i + \Phi_i \Delta q_i \cdot (r - r_i). \tag{4}$$

ここで, r は位置ベクトルで, i は節点番号である. Φ には Venkatakrishnan の制限関数⁷⁾を用いた. 時間 積分は LU-SGS 陰解法³⁾で行う.



図 2: DG 法における座標変換²⁾

3 非粘性流れ場解析による比較

計算対象は ONERA-M6 翼である.計算には, セル 数の異なる 2 つの格子を用い, それぞれ, セル数の少な い方から順に Grid1, Grid2 とする. 2 つの格子のデー タを表 1 に, 表面格子図を図 3 示す.これらは四面体 のみで構成された格子である.本研究では, 比較の際, 自由度の総数ではなくセル数を統一して解析を行った. 支配方程式は 3 次元圧縮性 Euler 方程式で, 数値流束 の評価には, 3 手法とも共通で, SLAU法⁴⁾を用いた. 空間離散化は前述の通りであり, 3 手法とも空間精度 は 2 次精度である.時間積分は陰解法で, 最大 CFL 数 を 10⁶ とした.主流マッハ数を 0.84, 迎角を 3.06[deg] に設定して流れ場解析を行った.

<u>表 1: ONERA-M6 翼格子データ</u> 枚ヱ セル粉 ノード粉

格子	セル数	ノード数
$\operatorname{Grid} 1$	$393,\!979$	$75,\!085$
Grid2	1,039,280	198,712

図4に翼根からの距離が半スパン長(S)の65%の 位置の断面圧力係数分布図を実験値⁸⁾とともに格子別 に示す. Grid1では,非粘性計算のため,衝撃波位置が 後退しているが, SVとDGは実験値との一致は良好 である.一方, TASに関しては,翼上面で散逸誤差が 見られる. Grid2になると,どの手法も,シャープに不 連続をとらえている. TASに関しては,最初の衝撃波 面では,まだ拡散的であるが,第二の衝撃波面ではSV やDGに近い分布を得られている.以上から,セル内 に自由度を設けるSV法, DG法を用いた場合,近傍セ ルの情報を使用するTASを用いた場合に比べて,衝撃 波をよりシャープにとらえられることが示された.

計算コストに関して, 表 2 に示す.計算には Xeon E5-2687W(動作周波数 3.10GHz) を使用した.表 2 中の()内は各格子別に, TASの1ステップあたりの CPU time を 1 としたときの比である.

表 2: 計算コストの比較 (CPU time/step [s])

コード	Grid1	Grid2
SV	8.84(3.3)	26.04(3.3)
DG	15.18(5.7)	43.80(5.5)
TAS	2.67(1)	7.95(1)



図 3: ONERA-M6 翼の表面格子



図 4: 圧力係数分布 (y=0.65S)

4 平板層流境界層解析

SV 法, DG 法は自由度を各セルに導入することで, 境界層内の非等方的なプリズムセルや四面体セルの数 を少なくできると期待される.そこで,本節では平板層 流境界層解析を行い,境界層内のセルの積層数を減ら した場合に,解析結果がどの程度になるのかを調べる.

主流条件は、マッハ数を 0.3、平板長さ L=1 に基づ くレイノルズ数 $Re \ge 10^5$ とした. 平板後縁の境界層 厚さ δ は $\delta = 5L/\sqrt{Re}$ によって見積もった. 計算領域 は以下のように定めた.

$$-2.0 \le x \le 1.0, \ 0 \le y \le 5.0, \ 0 \le z \le 0.2.$$
 (5)

流入境界面 (x = -2.0) には主流条件, 流出境界面 (x = 1.0) と上部境界面 (y = 5.0) には静圧一定の条件を課 した. 下部境界面の $-2.0 \le x \le 0$ は滑り壁とし, $0 \le x \le 1.0$ は滑りなしとした. 両側面は対称境界とし た. 計算格子には, 境界層内にプリズムセルを適用した ハイブリッド格子 (Fine, Coarse の 2 種類) と, そのハ イブリッド格子のプリズムセル全てを 3 つの四面体セ ルに分割してできる四面体のみの格子 (Fine, Coarse の 2 種類) を使用した. 格子データを表 3 に示す. プリ ズムセルは壁面 (y = 0) から 5 δ を超えるまで押し出し, 滑り壁上はx方向に41点(前縁に hyperbolic tangent stretching), z方向に11点とっている.y方向への押し出しが終了したところから上部境界面までは等方的な四面体セルを配置している.

計算には、SV 法では四面体格子を、DG 法ではハイ ブリッド格子と四面体格子両方を使用した. また, TAS に関しては、境界層に四面体セルを用いた場合、計算 の途中で解が発散したり解の精度が保たれないため、 ハイブリッド格子を使うことが必須である.計算によ り得られた x 方向速度分布を図 5 に示す. データは x = 0.9 の位置の値をプロットしている.図5に関し て、3 手法の結果に大差は見られず、Blasius 解と良い 一致を示している. 次にハイブリッド格子および四面 体格子による計算で得られた y 方向速度分布をそれぞ れ図 6,7に示す. 図 6 に関して, どちらの格子も TAS よりも DG の方が x 方向の位置によるデータのばらつ き方が小さい. 図7について, Fine では DG, SV とも に Blasius 解に良い一致を示している. Coarse では両 手法ともデータのばらつきがあり, Blasius 解からずれ ているが、少なくとも定性的には y 方向の速度分布を 表現している. DG に関してハイブリッド格子および 四面体格子を用いた結果を比較すると, x 方向速度分 布は同等である. それに対し, y 方向速度分布は Fine では同等であるが, Coarse に関してはハイブリッド格 子の結果の方ががばらつきが少なく, Blasius 解により 近い分布となった.

表 3: ハイブリッド格子データ (層流境界層)

	Fine	Coarse
プリズム	36,000	18,000
四面体	$5,\!440$	5,788
最小格子幅	1×10^{-4}	$3 imes 10^{-4}$
	$(=\delta/150)$	$(=\delta/50)$
Growth Rate	1.2	1.4
境界層内点数	20	11

5 平板乱流境界層解析

主流条件は、マッハ数を 0.3、平板長さ L=1 に基づ くレイノルズ数 $Re \ge 10^7$ とした. 平板後縁の境界層 厚さ δ は $\delta = 0.37L/\sqrt[5]{Re}$ によって見積もった. 計算 領域は以下のように定めた.

$$-0.5 \le x \le 1.0, \ 0 \le y \le 5.0, \ 0 \le z \le 0.05.$$
 (6)

境界条件と格子の種類は層流のケースと同じである. 格子データを表4に示す.プリズムセルは壁面(y = 0)

表 4: ハイブリッド格子データ (乱流境界層)

		(/
	Fine	Coarse
プリズム	11,520	7,360
四面体	3,038	$3,\!191$
最小格子幅	3×10^{-6}	6×10^{-5}
	$(y^+ = 1)$	$(y^+ = 2.5)$
Growth Rate	1.25	1.4
粘性低層内点数	4	2

から 2 δ を超えるまで押し出し, 滑り壁上は x 方向に 51 点 (前縁に hyperbolic tangent stretching), z 方向 に 3 点とっている. y 方向への押し出しが終了したと ころから上部境界面までは等方的な四面体セルを配置 している.

計算では DG, TAS はハイブリッド格子を, SV は四 面体格子を用いた.計算により得られた乱流速度分布 を図 8 に示す.3 手法とも Fine, Coarse 両格子で漸 近解に良い一致を示している.特に Coarse 格子では 粘性低層内に1,2 点という少ない格子点数であって も乱流速度分布を再現できている.なお,層流境界層 の x 方向速度分布同様, SV および DG による結果と TAS の結果に大きな差異は現れなかった.表5には Fine 格子を用いた層流および乱流境界層解析のときの 1 ステップあたりの計算コストを示す.計算には Xeon E5-2687W(動作周波数 3.10GHz)を使用した.()内は ハイブリッド格子による TAS の計算コストを1とし たときの比を表す.

表 5: 計算コストの比較 (CPU time/step [s])

	層流	乱流
SV(tetra)	6.22(35.1)	2.78(43.7)
DG(tetra)	15.6(88.0)	5.87(92.3)
DG(hybrid)	6.96(39.3)	2.64(41.4)
TAS(hybrid)	0.177(1)	0.0636(1)

6 結言

ONERA-M6 翼周りの非粘性解析において SV 法と DG 法では, TAS よりも衝撃波を鋭くとらえることが 示された. 平板層流境界層解析では x 方向速度分布に 関しては 3 手法とも Fine, Coarse 格子で Blasius 解に 良い一致を示した. y 方向速度分布について, Fine 格 子では TAS よりも SV, DG の方がばらつきが少なく, Blasius 解に近い結果となった. Coarse 格子では, SV, TAS および DG(四面体のみの格子) では分布にばらつ きが出ているが, DG のハイブリッド格子に限っては 良い一致を示した. 乱流境界層解析においては Fine お よび Coarse 格子ともに 3 手法による結果の違いは見 られなかった. 計算コストに関しては, セル節点法で 内部に自由度を持たない TAS が SV, DG を圧倒した. 2 次精度の範疇では使い方を間違わない限り TAS に 分があると言えよう.

参考文献

- [1] 芳賀臣紀, 平成 20 年度博士論文, 東北大学, 2009
- [2] 保江かな子, 平成 21 年度博士論文, 東北大学, 2010
- [3] Sharov, D. and Nakahashi, K., AIAA J., Vol.36, No.3, pp.484-486, 1998
- [4] Shima, E. and Kitamura, K., AIAA Paper 2009-136, 2009
- [5] Liu, Y., Vinokur, M. and Wang, Z.J., *JournalofComputationalPhysics*, Vol.212, pp.454-472, 2006
- [6] Bassi, F. and Rebay, S., Int.J.Numer.Meth.Fluids, pp.197-207, 2002
- [7] Venkatakrishnan, V., JournalofComputationalPhysics, Vol.118, pp.120-130, 1995
- [8] Schmitt, V. and Charpin, F., AR138, AGARD, 1979







図 6: 層流境界層 y 方向の速度分布 (ハイブリッド格子)



図 7: 層流境界層 y 方向の速度分布 (四面体格子)



図 8: 乱流境界層 x 方向の速度分布 (x = 0.9)